

证书号第11257302号



实用新型专利证书

实用新型名称：两级入轨飞行器背部分离装置

发明人：杨磊;张陈安;李文皓;刘文

专利号：ZL 2019 2 1714836.2

专利申请日：2019年10月12日

专利权人：中国科学院力学研究所

地址：100190 北京市海淀区北四环西路15号

授权公告日：2020年08月18日

授权公告号：CN 211281526 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第 11257302 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 12 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

中国科学院力学研究所

发明人：

杨磊；张陈安；李文皓；刘文